

光学素子レーザー損傷閾値データベース化試験

第3回仕様：532 nm 高反射膜コート

照射レーザー条件

波 長	: 532 nm
パルス幅	: 8 ns
照射角度	: 45°
偏 光	: P
ビームサイズ	: X 264 μm 、Y 260 μm (Gaussian $1/e^2$)
評価方法	: 1-on-1 (Gaussian peak)

試験結果 (25 社、69 サンプル)

